

- 莊嘉琛, “ 太陽能工程(太陽電池篇) ”, 全華科技圖書股份有限公司, 2001[4]D. Campi and C. Papuzza, “ Refractive index dispersion in group IV and binary III-V semiconductors: comparison of calculated and experimental values, ” J. Appl. Phys., vol. 57, pp. 1305-1310, 1985.
- [5]Daniel J. Aiken, “ High performance anti-reflection coatings for broadband multi-junction solar cells ”, Solar Energy Materials & Solar Cells, Vol.64, pp.393-404, 2000.
- [6]Y. Ishihara, T. Hirai, C. Sakurai, T. Koyanagi, H. Nishida, M. Komatsu, “ Applications of the particle ordering technique for conductive antireflection films ”, Thin Solid Films, vol.411, pp.50-55, 2002.
- [7]李正中, “ 薄膜光學與鍍膜技術 ”, 藝軒圖書出版社, 2006[8]張勁燕, “ 半導體製程設備 ”, 五南圖書出版公司, 2005[9]吳駿逸, “ ? 同製程下以Si 與SiO₂ 為起始材?所製鍍出的SiO₂ 薄膜特性研究 ”, 國立中央大學光電科學研究所博士論文, 2006[10] “ 台電綜合研究所橢圓儀操作手冊 ” [11]A. Mohammadi Gheidari, E. Asl Soleimani, M. Mansorhoseini, S. Mohajerzadeh, N. Madani, W. Shams-Kolahi, “ Structural properties of indium tin oxide thin films ”, Materials Research Bulletin vol.40, pp.1303 – 1307, 2005.
- [12]閻濟民, “ 氧化銻錫應用於多晶矽太陽電池製程之研究 ”, 國立雲林科技大學光電工程研究所論文, 2006[13]蕭立君, “ 抗反射膜對 - 族太陽電池量子效率之影響 ”, 中原大學電子工程學系碩士論文, 2004[14]李俊國, 曾俊硯, 賴豐文, 李清庭, “ 具奈米粒子之透明導電電極於III-V 族多接面疊接太陽電池特性之研究 ”, 行政院原能會委託研究計畫暨國科會與原能會科技學術研究合作計畫成果發表會, 2009